# 計測自動制御学会東北支部 第 203 回研究集会(2002.7.23) 資料番号 203-4

# 核理研 NKS 装置内における高エネルギー荷電粒子の運動解析

# Analysis of high energy charged particle tracks in Neutral Kaon Spectrometer at LNS

遠藤 周,佐藤 武志,佐々木 厚 Amane Endo, Takeshi Sato, Atsushi Sasaki

秋田大学

Akita University

キーワード:荷電粒子の運動量(momentum of charged particle),発射仰角(angle of elevation), 直線近似(linear fit),ねらい撃ち法(shooting method)

連絡先:〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1 秋田大学工学資源学部電気電子工学科
 電気エネルギー工学講座 佐々木 厚
 Tel:(018)889-2569 E-mail:sasaki@ed.phys.akita-u.ac.jp

## 1.はじめに

素粒子物理学では,磁場内での荷電粒子の運動を相対論的に解析することで,その荷電粒子の運動量を求めるのが普通である。解析を行うための装置に NKS 装置というものがあるが, 従来,この装置内での運動解析は,磁束密度 $B_z$ (円筒座標(r,,z)におけるz成分)のみを 用いた場合の解析しか行われてこなかった。しかし,佐藤武志の研究により,NKS 装置内に 磁束密度のr成分 $B_r$ ,成分 $B_{\phi}$ がゼロでない 部分が存在することが明らかになった。 本研究では B<sub>r</sub>, B<sub>o</sub>が存在する場合の荷電粒 子の運動解析を行い,従来の解析との比較,検 討を行った。また,同時に従来の解析の妥当性 についても検討した。

# 2.荷電粒子の運動方程式

### 2.1 運動方程式

一般に磁場内で荷電粒子を運動させた場合, 相対論的な運動方程式は

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm \,\vec{v}}{dt} = q \left( \vec{v} \times \vec{B} \right) \quad \dots (2-1)$$

ただし

- m:荷電粒子の運動質量[kg]
- $\vec{p}$ :荷電粒子の運動量[kg·m/s]
- q:荷電粒子の電荷[C]
- v : 荷電粒子の速度[m/s]
- $\tilde{B}$ :磁束密度[T]

と表すことができる。また一般に,時間的に定 常な磁場内での荷電粒子の運動は等速運動で ある。よって,運動質量*m*は静止質量*m*0を用 いて

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \text{const}$$
 ... (2-2)

$$\beta = \frac{v}{c}$$
 (  $c$  [m/s]: 光速 約3.0×10<sup>8</sup> m/s )

と表すことができ,これより(2-1)式は  

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \dots (2-3)$$

となる。ここで,上式の $\vec{v}$ , $\vec{B}$ を各方向成分(x, y, z)に分けて表すと

$$m\frac{dv_x}{dt} = q(v_yB_z - v_zB_y) \quad \dots (2-4)$$
$$m\frac{dv_y}{dt} = q(v_zB_x - v_xB_z) \quad \dots (2-5)$$
$$m\frac{dv_z}{dt} = q(v_xB_y - v_yB_x) \quad \dots (2-6)$$

という3式を得ることができる( $B_x$ , $B_y$ が  $B_r$ , $B_{\varphi}$ を作る)。ここで磁場が一様な場合はこ れら3式を解析的に解くことができる。

しかし,本研究では磁場が一様ではない場合を 扱っているため,これらの式を解析的に解くこ とができない。よって本研究では,このような 常微分方程式を数値的に解く方法のひとつ「4 次 Runge-Kutta法」を用いて(2-4)~(2-6) 式を解くことにする。なお,磁場解析の精度が  $B_z$ で±1%, $B_r$ , $B_\phi$ で±10%であることを考慮 すると,X,Y,Z それぞれの座標の精度は, 大体10<sup>-1</sup> cm 程度のオーダーとなる。

## 2.2 単位変換

素粒子物理学では,質量や運動量の単位は [MeV]および[MeV/c]が用いられている。本研 究でもそれに従う。ある質量*m* [kg]を[eV]単位 に変換するには

$$m_{eV} = \frac{m_{kg}c^2}{e}$$
 ... (2-7)

ただし

*m<sub>kg</sub>*: [kg]単位で表した質量

e:電気素量の値(約1.60×10<sup>-19</sup>)

を用いればよい。また,ある運動量 p [kg・m/s] を[eV/c]単位に変換する場合には

$$p_{eV} = \frac{p_{kg:m/s}c}{e}$$
 ... (2-8)

ただし

*p<sub>eV</sub>*:[eV]単位で表した運動量

 $p_{kg\cdot m/s}$ : [kg · m/s]単位で表した運動量

を用いればよい。

 $1 [MeV] = 10^{6} [eV]$ 

## 3.荷電粒子の運動の軌跡

#### 3-1 本研究で用いた座標系

本研究では, 佐藤武志が用いた x 軸が NKS 装置に直行している座標系(これを Device 座 標系と呼ぶ)ではなく,荷電粒子を発生させる ため装置内に打ち込まれる 線の入射する向 きを, x 軸正の向きとして扱う座標系(これを

座標系と呼ぶ)を用いた。なお,この座標系 において,原点は装置の中央とする。



図 3-1: Device 座標系



図 3-2: 座標系

また図 3-3 は ,荷電粒子の z 座標を測定する ためのプラスチック・シンチレーション・カウ ンタ( OH : Outer Hodoscope )の設置地点を,

座標系で表したものである。これを見ると, OHは原点から約80~90cmほどの地点に設置 されていることがわかる。



## 3-2 従来の運動解析

ここでは磁場が $B_2$ のみで,一様ではない場 合の運動解析(従来の解析)について検討する。 荷電粒子の軌跡は,(2-4)~(2-6)式を Runge-Kutta 法により数値的に解析すること で求めた。また,解析は荷電粒子の運動量が 80MeV/c,100MeV/c,300MeV/c の場合につい て行い,OHに衝突するまでの間行った。なお, この節での初期条件は次のようにする。

#### 初期条件

荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 発射仰角:5度 解析時間:OHに衝突するまで



xy 平面での + 中間子の運動



図 3-4~3-9 より,磁場が B<sub>z</sub>のみの場合荷電 粒子の x-y 成分のみ磁場の影響を受け, z 成分 は影響を受けないことがわかる。なお,磁場の 向きは図の裏側から表側という方向である。

#### 3-3 磁場 B, が存在する場合の解析

佐藤武志の解析により, NKS 装置内の磁場 は $B_z$ だけでなく $B_r$ ,  $B_{\phi}$ も存在することが明ら かとなった。後述するが,その解析によると $B_{\phi}$  は, $B_r$ に比べ磁場の大きさが小さいことも明 らかとなっている。よって,ここでは $B_r$ によ る影響について解析する。佐藤武志の解析によ ると $B_r$ は磁極の中心付近では現れず,磁極の 縁付近で現れることがわかった。また $B_r$ の方 向は常に中心向きであり,最大 0.4T ほどの大 きさを持つ,という傾向があることも同時に明 らかとなった。ここでは $B_r$ が存在し,かつ一 様ではない磁場内での荷電粒子の軌跡を(2-4) ~(2-6)式を Runge-Kutta 法で数値的に解析 することで求めた。また,解析は荷電粒子の運 動量が 80MeV/c,100MeV/c,300MeV/c の場合 について行い,OH に衝突するまでの間行った。 なお,この節での初期条件は次のようにする。

#### 初期条件

荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x 軸正の向き 発射仰角:5 度 解析時間:OH に衝突するまで





図 3-10~3-15 より,運動量が大きくなると

磁場 B, が運動に与える影響が小さくなるという傾向があるとはいえ,荷電粒子の運動の z 成分に影響を与えるものと思われる。

## 4.従来の解析との比較

ここでは,磁場が*B<sub>z</sub>*のみの場合(従来の解 析)と, *B<sub>r</sub>*も存在するとした場合の荷電粒子 の運動の軌跡を

xy 平面での軌跡の違い

z 座標の変化

の二つに分けて比較,検討する。

### 4-1 xy 平面での軌跡の違い

荷電粒子の xy 平面での軌跡の違いを,運動 量 100MeV/c,500MeV/c の場合を例にとって 比較,検討する。ここでは

 $\mathbf{d}\mathbf{x}$ = (従来の解析の  $\mathbf{x}$ ) - ( $B_r$  がある場合の  $\mathbf{x}$ )

dy=(従来の解析の y) - (*B*, がある場合の y) なる dx,dy を縦軸に,時間を横軸にとり dx,dy の時間変化を図に示す。なお,この節での初期 条件は次のようにする。

## 初期条件

荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 発射仰角:5度 解析時間:OHに衝突するまで



dx の時間変化



図 4-1,4-2 は解析の精度より小さい値を扱っている。このため,値自身はあまり信用できないが,軌跡の違いの傾向を見て取る分には問題ないと思われる。

## 4-2 z座標の変化

次に,従来の解析と, *B<sub>r</sub>*も存在するとした 場合の荷電粒子の z 座標の違いを比較検討す る。ここでは, z 座標を

) 運動量依存性

) 仰角依存性

という観点から比較する。

#### ) 運動量依存性

荷電粒子を +中間子として,初期条件を運 動量のみ 50MeV/c,80MeV/c,100MeV/c,300M eV/c と変化させた場合の,z 座標の時間変化を 図に示す。なお,図 4-5 から図 4-8 において, 時間とともに直線的に変化しているのが従来 の解析,下方に曲がっているのが*B*,も存在す る場合の解析である。なお,この節での初期条 件は次のようにする。

#### 初期条件

荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 発射仰角:5度 解析時間:OHに衝突するまで







図 4-8:運動量 300MeV/c 時の z 座標の時間変化 OH における z 座標の差 = 0.1cm

これらの図より,磁場*B*,は主に荷電粒子の Z 方向の運動に影響を与えるものと思われる。 また,その影響は,荷電粒子の運動量が大きい ほど,小さくなることがわかる。なお,図4-9 は横軸に荷電粒子の運動量,縦軸に dz をとり, dz の運動量依存性を示したグラフである。こ こで,dz とは OH に到達した時点での z 座標 の差であり

dz=(従来の解析の z) - (*B<sub>r</sub>* がある場合の z) である。



図 4-9:dzの運動量依存性

#### ) 仰角依存性

次に,荷電粒子の初期条件を発射仰角のみ5 度,10度,15度と変化させた場合の,z座標の時 間変化を図に示す。なお,図4-10から図4-12 において,時間とともに直線的に変化している のが従来の解析,下方に曲がっているのが*B*, も存在する場合の解析である。なお,この節で の初期条件は次のようにする。

初期条件 荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 運動量:100MeV 解析時間:OHに衝突するまで



z 座標の時間変化 OH における z 座標の差 = 1.9cm

これらの図より,荷電粒子の発射仰角が大きい ほど, *B*, より z 座標が受ける影響は大きくな ることがわかる。なお,下図は横軸に荷電粒子 の発射仰角,縦軸に dz とった z 座標の仰角依 存性を示すグラフである。dz とは OH に到達 した時点での z 座標の差であり

dz=(従来の解析の z) - (*B<sub>r</sub>* がある場合の z) である。





佐藤武志の解析により,NKS 装置内の磁場 は $B_z$ , $B_r$ の他に $B_\varphi$ なる磁場も存在することが 明らかとなった。その解析により, $B_\varphi$ は磁極 中心付近ではほとんど現れず,磁極の縁付近で 現れることがわかった。また, $B_\varphi$ は 座標系 において x 軸, y 軸上の磁極の縁付近で,最大 値 0.1T ほどの大きさを持つことも明らかとな った。

この磁場の値をもとに $B_{\phi}$ が存在する場合の 荷電粒子の軌跡を求め,従来の解析と比較した のが図 4-14 である。なお,ここでは磁場が  $B_z$ , $B_{\phi}$ のみ存在するような場合の z 座標の変 化についてのみシミュレーションを行った。 ( $B_{\phi}$ による影響は, $B_r$ と同様の運動量依存性 と仰角依存性を持つ)なお,図 4-14 において, 時間とともに直線的に変化しているのが従来 の解析,下方に曲がっているのが $B_r$ も存在す る場合の解析である。

#### 初期条件

荷電粒子: +中間子 運動量:80MeV/c 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 発射仰角:15度 解析時間:OHに衝突するまで



図 4-14: z 座標の時間変化 OH における z 座標の差 = 0.3cm このときの *B<sub>r</sub>* による影響 = 1.9cm

この場合,磁場 $B_{\phi}$ による影響は $B_{r}$ の影響に 比べ無視しえる程度のものであることがわか る。また,他にも解析を行った結果, $B_{\phi}$ の 影響に比べ全体的に $B_{r}$ の影響のほうが大きく ( $B_{\phi}$ の影響が最も大きい点でも, $B_{r}$ の影響の ほうが7倍近く大きい),支配的であることが わかった。

## 5.従来の解析の妥当性

従来,荷電粒子の解析を行う際は*B*,を無視 し,z方向の運動を,出発点でのz座標とOH に到達した時点での z座標の間の直線運動と して近似し,解析していた。しかし,これまで のシミュレーションで*B*,が存在する場合の z 方向の運動は直線的ではないことが明らかと なっている。



図 5-1:近似直線

よってここでは,本来の荷電粒子のz方向の 運動と,直線近似した場合のz方向の運動がど の程度差があるかを求め,さらに荷電粒子の ならびに直線近似した場合の仰角 を本来 の値と比べることで,z方向の直線近似が妥当 であるかどうかを確認する。なお,確認は運動 量を100MeV/c,300MeV/c,500MeV/cと変化さ せた場合について行い,初期条件は以下のよう に定めた。

初期条件(5-1) 荷電粒子: +中間子 発射位置:原点 発射方向:x軸正の向き 発射仰角:15度 解析時間:OHに衝突するまで

ただし,ここでは荷電粒子が最も*B<sub>r</sub>*の影響を 受けた場合の事例のみ紹介する。なお,dz と は z 座標の差であり

dz = (時刻 t における直線近似した場合の z) - (時刻 t における本来の軌跡の z)



#### 計算結果

dz の大きさの最大値 t=3.22ns の時 dz= - 0.2cm の比較 本来の軌跡の = 0.582 直線近似した場合の = 0.581 の相対誤差 = 0.2% 仰角の比較 直線近似した場合の仰角 = 13.7度 仰角の差 = 1.3 度

なお,座標の精度が $10^{-1}$  cm オーダーであることから, は $10^{-3}$ ,仰角は $10^{-1}$  度のオーダーで表す。

測定装置の分解能が,

:±3%程度

仰角: ±2 度程度

であることを考慮すると,計算結果より,従来の解析方法(直線近似)は妥当であるといえる。

稀なケースとして(初期条件(5-1)にお いて,運動量を100MeV/c,発射方向を140度 付近としたごく狭い領域での解析の場合),仰 角の差が約2.5度程度現れる場合もある。しか し,これは分解能の1.25倍程度の誤差であり, 統計学的な「ゆらぎ」の範囲に入るので,やは り直線近似は妥当であるといえる。なお,この 場合のの相対誤差は約0.2%であった。

## 6.ねらい撃ち法

従来の解析が妥当であることは上で述べた が,直線近似では荷電粒子の発射仰角が本来の ものと異なってしまう。そこで,逐次近似的に より正しく仰角を求める方法の一つ,「ねらい 撃ち法」と呼ばれるものを用いてみる。ねらい 撃ち法とは 図 6-1 のようにある方程式を x<sub>1</sub>か ら x<sub>2</sub>へ向けて数値的に解いてゆき,解が終点 x<sub>2</sub>における境界条件にあわない場合,初期条 件を変化させ再び同様のことを行い,境界条件 にあわせるように調整するものである。この場 合,変化させる初期条件を仰角,境界条件を OH にぶつかったときの座標としてねらい撃 ち法を行えばよい。ここでは,さまざまな条件 でねらい撃ち法を行ったうちの結果の一例を 示す。なお解析に用いた荷電粒子は +中間子 であり,全て原点より x 軸正の向きに発射して いる。



- (1)運動量:100MeV/c
   本来の仰角:15.00度
   直線近似での仰角:13.2度
   ねらい撃ちで得られた仰角:15.0度
- (2)運動量:300MeV/c
   本来の仰角:5.00度
   直線近似での仰角:4.7度
   ねらい撃ちで得られた仰角:5.00度

ねらい撃ち法を行うための初期条件,境界 条件は Runge-Kutta 法でイベントを発生 させて求めた。本来の仰角とは,このイベ ント発生時に用いた仰角である。

結果からわかるように,ねらい撃ち法は本来 の仰角にかなり近い値を求めることができる。

# 7.むすび

今回,研究を行った結果,NKS 装置内にお ける磁場 $B_r$ , $B_\phi$ は,主に荷電粒子のz方向の 運動に影響を与え,その影響は運動量の大きさ, 発射仰角に依存すことが明らかとなった。しか しまた, $B_r$ , $B_{\phi}$ による影響はそれほど大きい ものではなく従来の $B_r$ , $B_{\phi}$ を無視した解析法 が十分妥当であることも明らかとなった。

しかし,  $B_r$ ,  $B_{\phi}$ の影響は運動量が小さいと 大きくなることも同時に明らかとなった。 NKS 装置では, 今現在は 80MeV 以下の運動 量の荷電粒子は扱っていないが,将来もっと運 動量が低い荷電粒子の解析も行う際,この影響 が無視できないものになる可能性は十分考え られる。よって,やはり解析を行う際は,磁場  $B_r$ ,  $B_{\phi}$ を導入することが望ましい。

#### 謝辞

本研究は、東北大学理学部の橋本治教授を代 表者とする,1.2GeV Strecher Booster Ring における K0 中間子光生成反応の研究グルー プより、磁場データを提供していただき実地し たものである。橋本治教授を初めとする、研究 グループの皆様には深く感謝いたします。

# 参考文献

- 1) R.Hagedorn 著: RERATIVISTIC KINEMATICS W.A.BENJAMIN,INC 出版, 1963年10月10日
- Willam H.Press 他 著,丹慶勝市 他 訳:NUMERI CAL RECIPES inC(日本語版), 技術評論社 出版, 1993 年 6 月 25 日